

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-243226

(43)Date of publication of application: 31.08.1992

(51)Int.CI.

G02F 1/1335

G02B 5/02

(21)Application number: 03-004573

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

18.01.1991

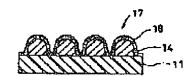
(72)Inventor: MITSUI SEIICHI

KIMURA TADASHI ISHII YUTAKA

(54) REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND PRODUCTION THEREOF (57)Abstract:

PURPOSE: To provide the process for producing the reflection type liquid crystal display device provided with a reflection plate having good reflection characteristics with good reproducibility.

CONSTITUTION: A photosensitive resin is applied on one surface of a substrate and is patterned by using a photomask, by which many fine projecting parts 14 of the same shape are formed. The substrate formed with the projecting parts 14 is subjected to a heat treatment and further a reflection film 16 is formed over the entire surface from above, by which the reflection plate is obtd. The reflection characteristics of the reflection plate are satisfied by controlling the shape of the projecting parts.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(II)特許出願公開番号 特開平4-243226

(43)公開日 平成4年(1992)8月31日

(51) Int.Cl.5

識別記号 520 庁内強理番号

7724-2K

技術表示箇所

G 0 2 B 5/02

G 0 2 F 1/1335

C 7316-2K

審査請求 未請求 請求項の数5(全 9 頁)

(21)出願番号

特願平3-4573

(71)出顧人 000005049

シヤープ株式会社

(22) 出顧日

平成3年(1991)1月18日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 三ツ井 精一

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ

株式会社内

(72)発明者 木村 直史

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ

株式会社内

(72) 発明者 石井 裕

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ

株式会社内

(74)代理人 弁理士 山本 秀策

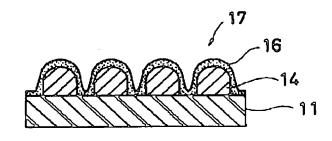
(54) 【発明の名称】 反射型液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】良好で再現性の良い反射特性を有する反射板を 備えた反射型液晶表示装置の製造方法を提供することで ある。

【構成】基板の一方の面に光感光性樹脂を塗布し、ホトマスクを用いてパターニングすることにより、同一形状の多数の微細な凸部14を形成する。凸部14を形成した基板に熱処理を施し、更にその上から反射膜16を全面に形成して反射板を得る。

【効果】凸部の形状を制御することにより、反射板の反射特性を制御することができる。



1

【特許韶求の随囲】

【韶求項1】逸明電極が形成された絶録性基板と、一方 の面に塗布された光感光性樹脂を所定の形状にホトマス クを用いてパターン化することにより形成された多数の **厳細な凸部を有する基板上に、反射膜が形成された反射** 板と、跛絶急性基板と眩反射板との間に封入された液晶 層と、を備えた反射型液晶表示装置。

【請求項2】前記反射板の前記反射膜が形成された面 が、前紀被晶層側に面している、請求項1に記憶の反射 型液晶表示装置。

【請求項3】前記反射板の反射膜が、前記絶獄性基板の 前記透明電極に対向する対向電極としての機能を恭ね備 えている、前水項2に配弧の反射型液晶表示装置。

【前求項4】前配反射板に形成された前配凸部のピッチ が、100μm以下、該凸部の高さが10μm以下に設 定されている、請求項1~3のいずれかに記载の反射型 被晶表示装置。

【請求項5】多数の微畑な凸部が形成された基板上に反 射膜を形成した反射板を有する反射型液晶表示装置の製 造方法であって、該反射板を構成する基板の一方の面に 光感光性樹脂を塗布し、該光感光性樹脂をホトマスクを 用いてパターニングすることにより、多数の微伽な凸部 を形成する凸部形成工程と、該凸部を形成した基板に熱 処理を施す熱処理工程と、該凸部上に反射膜を形成する 反射膜工程と、を包含する反射型液晶表示装置の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、パックライトを使用し ない反射型液晶表示装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ワードプロセッサ、ラップトップ パソコン、ポケットテレビ等への液晶表示装置の応用が 急速に進展している。特に、外部から入射した光を反射 させて表示を行う反射型表示装置は、バックライトが不 要であるため消費団力が少なく、海型、延量化が可能で ある点で注目されている。

【0003】従来から反射型液晶表示装置には、ツイス テッドネマティック方式(以下、TN方式と略称す る。) 並びに、スーパーツイステッドネマティック方式 (以下、STN方式と略称する。) が採用されている が、これら両方式では、直線偏光子により必然的に入射 する自然光の約1/2が表示に利用されないことにな り、表示が暗くなってしまう。このような問題点に対し て、自然光の全ての光線を有効に利用しようとする表示 モードが提案されている。このような表示モードの例と して、相転移型ゲスト・ホスト方式 (D.L. White and G.N. Taylor: J. Appl. Phys. 45 p. 4718 1974) が挙げら れる。この表示モードでは、電界によるコレステリック ・ネマティック相転移現象が利用されている。この方式 50 ターニングすることにより、多数の微細な凸部を形成す

に、更にマイクロカラーフィルタを組み合わせた反射型 マルチカラーディスプレイ (Proceedingsof the SID Vol.29 p.157 1988) も提案されている。

【0004】このような偏光板を必要としない表示モー ドで更に明るい表示を得るためには、あらゆる角度から の入射光に対して、表示画面に垂直な方向へ散乱する光 の強度を増加させる必要がある。そのためには、反射板 上の反射膜を、最適な反射特性を有するように、その形 成を制御して製造することが必要になる。上記の文献に は、ガラス製の基板の表面を研磨材で粗面化し、フッ化 水素酸でエッチングする時間を変えることにより表面の 凹凸を制御し、その凹凸上に銀Agの薄膜を形成した反 射板が開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記文 献に記載されている反射板には、ガラス基板に研磨剤に よって傷をつけることにより凹凸が形成されるので、均 一な形状の凹凸部を形成することが不可能である。ま た、該凹凸部の形状の再現性が悪いという問題点があ る。そのため、均一な形状の凹凸部を有し、良好な反射 特性を有する反射型液晶表示装置を再現性よく得ること ができない。

【0006】本発明はこのような問題点を解決するもの であり、本発明の目的は、良好で再現性の良い反射特性 を有する反射板を備えた反射型液晶表示装置及びその製 造方法を提供することである。

[0007]

【照題を解決するための手段】本発明の反射型液晶表示 装置は、透明電極が形成された絶縁性基板と、一方の面 30 に鈴布された光感光性樹脂を所定の形状にホトマスクを 用いてパターン化することにより形成された多数の微細 な凸部を有する基板上に、反射膜が形成された反射板 と、該絶録性基板と該反射板との間に封入された液晶層 と、を備えており、そのことによって上記目的が達成さ れる.

【0008】また、前配反射板の前配反射膜が形成され た面が、前記液晶層側に面している構成とすることもで きる。

【0009】また、前配反射板の反射膜が、前配絶録性 基板の前記透明電枢に対向する対向電極としての概能を **救ねている模成とすることもできる。**

【0010】 更に、前記反射板に形成された前記凸部の ピッチが、100μm以下、該凸部の高さが10μm以 下に設定されている構成とすることもできる。

【0011】本発明の反射型液晶表示装置の製造方法 は、多数の微細な凸部が形成された基板上に反射膜を形 成した反射板を有する反射型液晶表示装置の製造方法で あって、該反射板を構成する基板の一方の面に光感光性 樹脂を塗布し、該光感光性樹脂をホトマスクを用いてパ

3

る凸部形成工程と、該凸部を形成した基板に熱処理を施 す熱処理工程と、該凸部上に反射膜を形成する反射原工 程と、を包含しており、そのことによって上記目的が達 成される。

[0012]

【作用】本発明の反射型液晶表示装置では、凸部の形状 やピッチ、凸部の高さ等を最適に設定することにより、 反射板の反射特性を自由に制御することができる。しか も、反射特性の再現性も向上する。

【0013】上記反射板の反射膜が形成された面を液晶 層に対面させれば、反射膜と液晶層との距離を短縮する ことができ、視差を小さくすることができる。しかもこ の場合には、上記反射板の反射膜を、絶縁性基板上の透 明電極に対向する対向電極として用いることができる。

【0014】更に、凸部のピッチ間隔を100m以下、 凸部の高さを10μm以下に設定することにより、反射 板の反射特性が良好に制御される。

【0015】更に、本発明の反射型液晶表示装置の製造 方法では、熱処理工程により、凸部の角が丸められ、そ のことにより、反射膜が均一に形成される。

[0016]

【実施例】本発明の実施例について以下に説明する。図 1に本発明の反射型被晶表示装置の一実施例に用いられ る反射板17の断面図を示す。図2(a)~(d)は反 射板17の製造工程を示す図である。本実施例を製造工 程に従って説明する。まず、図2(a)に示すように、 ガラス基板11の一方の面に光感光性樹脂製のレジスト 膜12を形成する。 本実施例では、ガラス基板11とし て、厚さ1.1mmのもの(商品名7059、コーニング 社製)を用いた。レジスト膜12は、光感光性樹脂(東 京応化社製、商品名〇FPR-800)を、好ましくは 500r.p.m~3000r.p.mでスピンコートすることに より形成される。本突施例では、1000r.p.mで30 **秒間スピンコートし、厚さ4μmのレジスト膜12を成** 膜した。次に、レジスト膜12が成膜された基板11を 90℃の温度で30分間プリペークした。次に、図2 (b) に示すように、所定のバターンが形成されたフォ トマスク13を配置して母光を行った。次に、現像剤と して例えば東京応化社段、NMD-3 (商品名)の2. 38%溶液を使用して現像を行うことにより、基板11 の表面に多数の微細な凸部14が形成される(図2 (c)).

【0017】凸部14の断面形状は、その角が咯直角な 形状であるが、その上に後に形成される反射膜16を均 一に成膜するためには、凸部14の角を丸めることが好 ましい。本発明者らは、熱処理を行うことによって容易 に凸部14の角を丸めることができることを見い出し た。熱処理の温度は、120~250℃の管囲内である ことが好ましく、約200℃の温度で熱処理することが を行った。これにより、角が丸められた凸部14が得ら れる(図2(d))。

【0018】最後に、図1に示すように、凸部14を有 する基板11に均一な厚さで反射膜16を形成した。反 射膜16の材質としては、Al、Ni、Cr、Ag等の 金属を用いることができる。反射膜16の厚さは、0. 01~1.0μm程度が好適である。本実施例では、A gを真空蒸着することにより反射膜16を形成した。以 上により反射板17が完成する。

【0019】反射板17に形成され、熱処理された凸部 14の平面形状は、図4(a)に示すように円形である が、他に例えば図4(b)~(f)に示すような、楕円 形、正方形、長方形、ストライプ状等の形状でもよい。 図4(a)に示す円形の凸部14の直径Diは例えば3 3 μmに設定され、隣接する凸部14間の横方向隙間T 1は20μmに、縦方向隙間T1は5μmに設定されてい る。そして、隣接する凸部14間の中心間距離、即ちビ ッチは $P_1 = 53 \mu m$ 、 $P_2 = 38 \mu m$ に設定されてい る。図4 (b) に示すストライプ状の凸部14では、幅 20 $B_1 = 2.8 \mu m$ 、隙間 $T_3 = 1.0 \mu m$ 、ピッチ $P_3 = 3.8$ μmに設定されている。図4 (c) に示すストライプ状 の凸部14では、幅B2=33μm、隙間T₄=5μm、 ピッチ P_4 =38μmに設定されている。図4(d)に 示す楕円形の凸部14では、幅Bs=48 μm、幅Bs= $33 \mu m$ 、隙間 $T_5 = T_6 = 5 \mu m$ 、ピッチ $P_5 = 53 \mu$ m、ピッチP₆=38 μ mに設定されている。図4 (e) に示す長方形の凸部 14 では、幅 $B_s = 43$ μ m、幅B₀=28μm、隙間T₇=10μm、隙間T₃= $20 \,\mu \text{m}$, $UyFP_1 = 53 \,\mu \text{m}$, $UyFP_1 = 48 \,\mu \text{m}$ に設定されている。図4 (f)に示す長方形の凸部14 では、幅B₇=48μm、幅B₆=33μm、隙間T₉= $T_{10} = 5 \mu m$, $U_{y} \neq P_{0} = 5.3 \mu m$, $U_{y} \neq P_{10} = 3$ 8μmに設定されている。

【0020】上述のようにして作製した反射板の、反射 特性の測定方法を図3に示す。図3に於いては、反射板 17を実験の液晶表示装置に使用している状態を想定し て、反射板17が液晶層に接触している状態を反射率測 **定モデル1により再現している。該反射率測定モデル1** は、屈折率が1.5で実験の液晶層と屈折率が略等しい ガラス製のダミー基板2を反射板17に重ね合わせ、屈 折率が1.5の紫外線硬化接着剤3を使用して密着状態 に接着している。

【0021】このような反射率測定モデル1を用いた反 射率特性は、上記ダミー基板2の上方に固定されたフォ トマルチメータ4を用いて、該反射率測定モデル1へ入 射する入射光5の散乱光6を検出することによりなされ る。 眩入射光 5 は、反射率測定モデル 1 の法線に対して 入射角 8 だけ傾斜し、且つ反射率測定モデル1上の回転 角ゅだけ回転した状態で入射している。フォトマルチメ 更に好ましい。本実施例では200℃で30分間熱処理 50 一夕4は反射板17の反射膜16上に該入射光5が照射

5

する点を通過する反射板17の法線方向に配置されてい る。このような図3の状態で、入射光5の入射角 θ 及び 回転角 かを変えながら反射板 1 7 からの散乱光 6 を測定 することにより、反射板17の反射特性が測定される。 反射率計測モデル1は実際の液晶表示パネルと同様の反 射特性を備えていることが確認されている。

【0022】図4 (a) ~ (f) の各凸部14の形状に 対応した反射特性を、それぞれ図5~図10に示す。図 5~図10の各図の(a)は、入射角&で入射した光の 表している。白丸点は $\psi = 0$ の場合のデータであり、 黒丸点はカ=90 の場合のデータである。図5~図1 0の各図中の(a)の破線で示す特性曲線 Pは、標單白 色板(酸化マグネシウム)について測定した場合の特性 を示している。一方、図5~図10の各図の(b)に於 いては、入射角度 $\theta=30$ °で入射する光の反射強度R を、反射板面内の座標軸に対する回転角もの関数として 示している。

【0023】図5~図10から解るように、各反射板1 7の反射強度Rは、反射板17の表面に形成された各凸 部14の辺が直線状である場合に大きく、しかも該直線 方向に直角に光が入射する場合に著しく大きい。一方、 各凸部14の辺が曲線状の場合には、反射強度の回転角 ψへの依存性が極めて少なくなる。このような光の反射 特性を利用して、反射板17の凸部14の凹凸形状や各 凸部14の厳横比率や各凸部14間のピッチ間隔を変え ることにより、反射板17の反射強度Rを再現性よく、 任意に制御することが可能になる。このように反射強度 Rを制御可能な反射板17を使用して反射型液晶表示装 **⑫を模成した場合には、反射光を所望の角度で有効に取 30** り出すことができる。

【0024】更に、レジスト膜12を形成する光感光性 樹脂の材質や膜厚や熱処理温度を適当に選択すると、凸 部14の側面の傾斜角度を自由に設定することができ、 この側面の傾斜角度によって反射強度Rの入射角 Ø に対 する依存性をも制御し得ることが確認された。また、凸 部14間の凹部の面積剤合を変更することにより、反射 光の正反射成分の大きさをも制御し得る。

【0025】次に、反射板17を使用して製造された反 射型液晶表示パネルを図11に示す。図11に於いて 40 は、反射板17にアクティブマトリクス基板20を所定 の間隔を隔てて対向させ、反射板17とアクティブマト リクス基板20との周歇部を封止層26で密封し、その 内部に液晶層25が封入されている。 該アクティブマト リクス基板20は、絶縁性基板としての例えばガラス基 板21に溶膜トランジスタ22(以下、「TFT」と称 する。)を形成し、酸TFT22に絵素電極23が接続 されている构成を有している。更に、TFT22及び絵 素量板23を覆うように該ガラス基板21の全面に配向 **貸24が形成されている。また、反射板17の反射膜1 50**

6を覆うように反射板17の全面に配向度27が被覆さ れている。反射膜16 (図示せず) は、対向するアクテ ィブマトリクス基板20側の絵素電極23に液晶層25 を挟んで対向する対向電板としても模能している。

6

【0026】本実施例に於いては、封止層26は、7μ mの大きさのスペーサを混入した接着性シール剤を、反 射板17及びアクティブマトリクス落板20の周録部に スクリーン印刷することによって形成されている。この 封止層26の内部には、真空脱気によって液晶層25が 反射強度を、原点Oから入射角 θ の方向への距離として 10 封入されている。本実施例では液晶層25として、黒色 色素を混入したゲストーホスト液晶(商品名ZLI23 27、メルク社製)に、光学活性物質(商品名S811 メルク社製)を、4.5%混入したものを用いた。

> 【0027】以上のような反射型液晶表示パネルの電圧 V-反射率Rfの特性を図12に示す。反射率Rfは、上 記した図3の反射率測定モデル1の位置に図12の反射 型被晶表示パネルを配置して測定した。図12の横軸の 電圧Vは、絵素電極23と反射膜16との間の印加電圧 であり、縦軸の反射率Rfは、入射角 $\theta=30$ °で入射 する光の反射率RIである。反射率RIは標準白色板から の法線方向への拡散光に対する、測定対象である反射型 液晶表示パネルの法線方向への拡散光の強度の比率を求 めることにより得られる。図12(a)は図4(d)の 凸部14が形成された反射板17を有する該液晶表示パ ネルのデータであり、図12(b)は図4(f)の凸部 14が形成された反射板17を有する液晶表示パネルの データである。これらの図12(a)及び(b)に於い て、実線で示す特性30、31は座標回転角 $\psi=0$ 00 場合であり、この特性30、31は破線で示す座標回転 角 ψ = 90° の場合の特性32、33より反射率RIが 高く、RI=50%程度に違している。本実施例の表示 装置のコントラスト比は15~20であった。このよう に、本実施例の表示装置は、非常に明るい画面を有して いる。

【0028】尚、本実施例では、縦方向及び横方向のピ ッチが38~53μm、高さが4μmの凸部14が形成 された反射板17について説明したが、上記ピッチが1 00 mm以内、高さが10 mm以内の凸部14を有する 反射板であれば、上記と同様に液晶表示パネルの反射特 性を制御できることが確認された。また上記した図11 の液晶表示パネルのように、反射板17の反射膜16が 液晶層25に面して配置されている場合には、反射板1 7の凸部14の高さを、液晶表示パネルのセル厚より小 さく設定し、且つ凸部14の傾斜部分の角度を液晶層2 5の配向を乱さないように緩やかに設定するのが好まし

【0029】上記反射板17のレジスト膜12の材料は 上記した商品名OPFR-800に限定されない。即 ち、ネガ型、ポジ型に拘らず、少なくとも露光プロセス 用いてパターニングできる感光性樹脂であれば使用可能

である。使用可能な材料としては、東京応化社製の、商品名OMR-83、OMR-85、ONNR-20、OFPR-2、OFPR-830、OFPR-5000、Shipley社製の、商品名TF-20、1300-27、1400-27、東レ社製の、商品名フォトニース、積水ファインケミカル社製の商品名RW101、日本化薬社製の、商品名R101、R633等を挙げることができる。

【0030】更に反射板17の基板11としては適明な ガラス製の基板を採用したが、Si基板のような不透明 10 基板でも同様な効果が発揮され、この場合には基板上に 回路を象積できるという利点がある。

[0031] 本実施例の液晶表示パネルでは、反射板17の反射膜16が液晶層25に面しているので、反射膜16と液晶層25との距離が短縮され、この距隔短縮によって視差が減少して、良好な表示画像が得られる。また、反射板17の反射膜16がアクティブマトリクス基板20の絵案電極23に対向する対向電極としての機能をも並ねているので、液晶表示パネルの検査が簡単になり、その製造も容易になる。

[0032] 更に図13に示すように、アクティブマトリクス基板20の各族家館極23に対応してカラーフィルタ37を散け、カラーフィルタ37間にブラックマスク38を配置することにより、カラー表示が可能な反射型カラー液晶表示パネルを形成することができる。この実施例では配向膜24を有するアクティブマトリクス基板20に対向して反射板17を配置して良好なカラー画像が得られているが、凸部上に形成した反射膜を絵素電極として兼用してもよい。この場合には、反射膜はマトリクス状に形成され、TFT22に電気的に接続され 30 る。

【0033】上記した各実施例では表示モードとして相 伝移型ゲスト・ホストモードを採用したが、これに限らず、例えば2層式ゲスト・ホストモードのような光吸収 モード、高分子分散型LCDのような光散乱型表示モード、強誘電性LCDで使用される複屈折表示モード等の 表示モードを採用することもできる。

[0034]

【発明の効果】本発明の反射型液晶表示装置では、反射板の基板の一方の面に光感光性樹脂を塗布し、フォトレジスト法により所定の凸部をパターン化することができ、酸反射板に形成される凸部の形状を再現性よく制御することができる。反射板の反射特性が良好に制御されると、反射板の反射特性が向上し、明るい画面を有する表示装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例にかかる反射型液晶表示装置

を构成する反射板を示す断面図である。

【図2】図1の反射板の製造工程を示す工程図である。

【図3】反射板の反射特性を測定する状態を示す斜視図である。

8

【図4】(a)~(f)は、反射板に形成される凸部の 実施例の形状を示す平面図である。

【図5】 (a) は図4 (a) に示す反射板の反射特性の 入射角依存性を示す特性図、(b) は該反射板の反射特性の座標回転角依存性を示す特性図である。

【図6】(a)は図4(b)に示す反射板の反射特性の 入射角依存性を示す特性図、(b)は該反射板の反射特 性の座標回転角依存性を示す特性図である。

【図7】(a)は図4(c)に示す反射板の反射特性の 入射角依存性を示す特性図、(b)は該反射板の反射特 性の座標回転角依存性を示す特性図である。

【図8】 (a) は図4 (d) に示す反射板の反射特性の 入射角依存性を示す特性図、(b) は該反射板の反射特 性の座標回伝角依存性を示す特性図である。

【図9】 (a) は図4 (e) に示す反射板の反射特性の 20 入射角依存性を示す特性図、(b) は該反射板の反射特 性の座標回転角依存性を示す特性図である。

【図10】(a) は図4(f) に示す反射板の反射特性の入射角依存性を示す特性図、(b) は該反射板の反射 特性の座標回転角依存性を示す特性図である。

【図11】図4の反射板を使用した木発明の反射型液晶 表示パネルの断面図である。

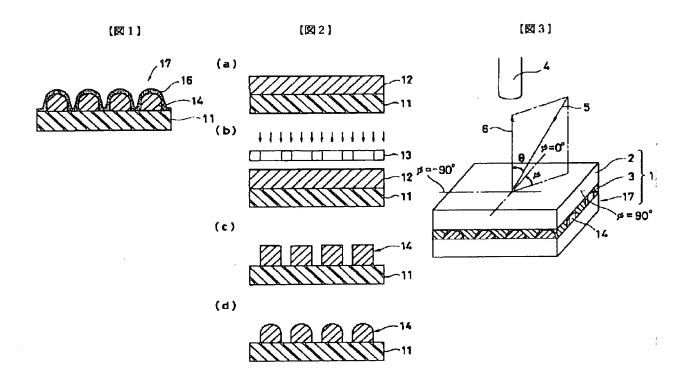
【図12】(a)及び(b)は本発明の反射型液晶表示パネルの印加電圧-反射率特性を示す特性図である

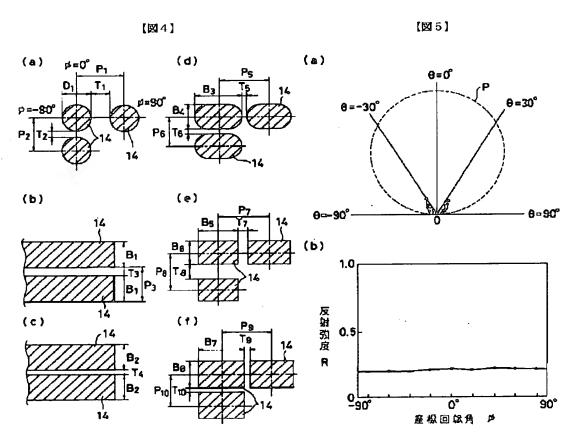
【図13】本発明をカラー液晶表示装置に適用した他の) 実施例を示す断面図である。

【符号の説明】

- 1 反射率計測モデル
- 2 ダミー基板
- 3 紫外線硬化接着剤
- 11,21 ガラス基板
- 12 レジスト膜
- 13 フォトマスク
- 14 凸部
- 16 反射膜
- 17 反射板
 - 20 アクティブマトリクス基板

 - 23 絵菜電極
 - 24, 27 配向膜
 - 25 液晶層
 - 37 カラーフィルタ
 - 38 プラックマスク

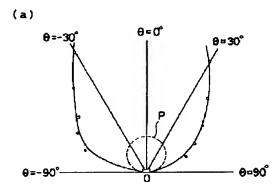




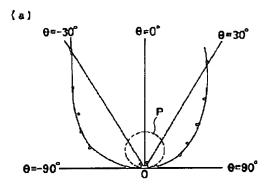
(7)

特別平4-243226

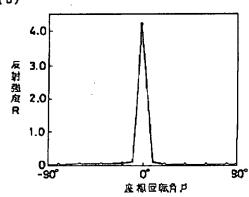
[図6]



[図7]



(b)



(b)

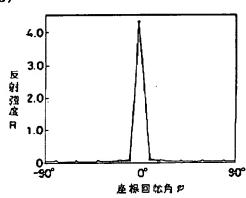
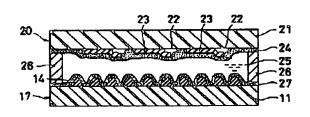
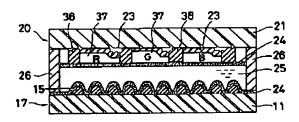


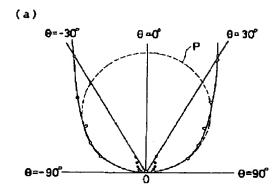
図11]



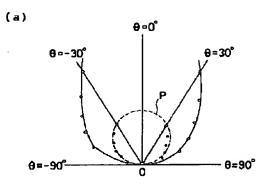
[図13]



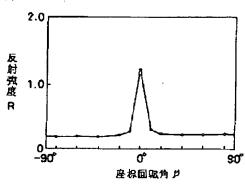
[図8]



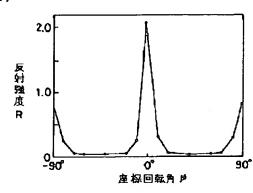
[図9]



(b)



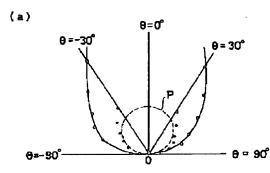
(b)

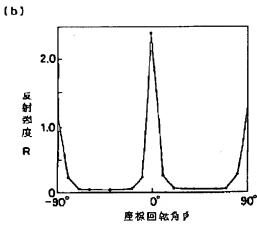


(9)

特別平4-243226

[図10]





[図12]

